**邀请信**

尊敬的吕男，

感谢您为第253届ACS会议提交论文。会议将于2017年4月2日至6日在加利福尼亚州的旧金山市举行。将有超过12000名来自化学所以学科的代表参加此次科学会议。

您的论文“制备具有超低反射率硅纳米柱阵列”已经被接收。

分类：胶体

分组：胶体、表面与材料的基础研究

如果您需要了解更多的信息，可到<http://www.acs.org/meeetings>查询。

我们期待您能参加将于加利福尼亚州旧金山市举行的第253届ACS会议。

 瓦内萨 约翰逊-埃文斯

 第253届ACS会议组委会

 2017年1月6日，星期五